空穴在动量空间分布对 p 型量子阱红外探测器 响应光谱的影响*

周旭昌 陈效双 甄红楼 陆 卫

(中国科学院上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室,上海 200083) (2005年7月11日收到 2006年3月28日收到修改稿)

通过对 p 型量子阱红外探测器 (QWIP)的自洽计算,得到了量子阱价带的电子结构和器件的光电流谱,并研究 了载流子在动量空间分布对 p 型 QWIP 光谱响应的影响.计算结果表明,在动量空间不同区域的空穴对器件的光谱 响应起着不同作用,从而使得在 p 型 QWIP 中,空穴浓度和温度都将影响器件的响应光谱.所得结果合理地解释了 实验中器件响应光谱随掺杂浓度和温度的变化.

关键词:p型量子阱红外探测器,响应光谱,空穴浓度,温度 PACC:7320D,0762

1.引 言

自 1983 年 Smith 等¹¹首次研究 GaAs/AlGaAs 量 子阱红外探测器(QWIP)以来,QWIP 器件以其材料 生长和器件制备工艺成熟、响应波长易控制、成品率 高以及成本低等优点而逐渐成为了一种重要的光子 型红外探测器,并已经发展到焦平面阵列以及多色 器件^[2-6].目前常用的QWIP 器件通常采用 n 型掺 杂,但 n 型QWIP 对正入射光不吸收,必须通过刻蚀 光栅,从而在大规模焦平面QWIP 器件制备中增加 了制备的难度和成本.而 p 型QWIP 具有能对正入 射光响应的特点,无需光栅,所以 p 型量子阱在焦平 面器件上有着独特的应用价值.针对 p 型量子阱在 红外成像上的独特优势,近年来人们对 p 型QWIP 开展了一系列研究^[7-13].

在量子阱的导带中,电子能带呈抛物线结构,子 带间跃迁能量和跃迁矩阵元将不随电子在动量空间 的位置而变化,所以研究 n 型量子阱的光电性质时, 通常只需研究电子在 Г 点的跃迁及简单动量空间 积分.而在价带中,由于轻重孔穴的相互耦合作用, 其子带结构大大偏离了抛物线形状,这使得子带间 跃迁能量以及跃迁矩阵元都会随动量空间的 K 点 而变化^[9,10],所以 p 型 QWIP 的响应光谱需在布里渊 区积分,计算复杂. 尽管有少量文献计算过 p型 QWIP 的响应光谱^{10]},但尚未见文献详细地研究载 流子在动量空间的分布对 p型 QWIP 响应光谱的影 响.本文通过自洽计算获得了 p型 QWIP 的子带电 子结构及其正入射响应光谱,并通过改变载流子浓 度和温度分析载流子在动量空间的分布对器件的光 电流谱的影响.

2. 理论模型

2.1. p型量子阱电子结构的计算

在有效质量近似下,量子阱中空穴的哈密顿量 为

$$H = H_{\rm L} + V(z), \qquad (1)$$

式中,V(z)为量子阱的势分布, H_L 为Luttinger-Kohn 哈密顿量^[10-13],

$$H_{\rm L} = \frac{\hbar^2}{2m} \begin{pmatrix} P_1 & Q & R & 0\\ Q^* & P_2 & 0 & R\\ R^* & 0 & P_2 & -Q\\ 0 & R^* & -Q^* & P_1 \end{pmatrix}, \quad (2)$$

其中,

$$P_1 = (\gamma_1 + \gamma_2) (k_x^2 + k_y^2) + (\gamma_1 - 2\gamma_2) k_z^2,$$

^{*} 国家自然科学基金创新研究群体(批准号:60221502),国家自然科学基金(批准号:10234040,60476040,60576068)和国家重点基础研究发 展规划(批准号:2001CB610407)资助的课题.

$$P_{2} = (\gamma_{1} - \gamma_{2}) (k_{x}^{2} + k_{y}^{2}) + (\gamma_{1} + 2\gamma_{2}) k_{z}^{2},$$

$$Q = -i2\sqrt{3}\gamma_{3}k_{z}(k_{x} - ik_{y}),$$

$$R = \sqrt{3} (\gamma_{2}(k_{x}^{2} - k_{y}^{2}) - i2\gamma_{3}k_{x}k_{y}].$$

这里, γ_1 , γ_2 , γ_3 为价带的Luttiger常数, R^* 和 Q^* 分 别为R和Q的哈密顿共轭量, k_x 和 k_y 是垂直于生 长方向的波矢, k_x 为平行于生长方向的波矢,

$$k_z = k + mK ,$$

$$K = 2\pi/L ,$$

其中, L为量子阱的周期, k为超晶格量子阱的简约 布里渊区内垂直于界面方向的波矢,

$$|n_{\mu}k_{\mu}| = \sum_{n_{\mu}k_{z}} F_{\nu}(n_{\mu}k_{\mu},k_{z}) |\nu_{\mu}k_{\mu}, (3)$$

式中,n为价带子带的序数, $k_{//}$ 为平行于界面方向的波矢,

$$\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}_{//} + k_z \boldsymbol{z} ;$$

 ν 为角动量的 *z* 分量($\nu = -3/2$, -1/2,1/2,3/2); *F*,(*n*,*k*,,*k*,,*k*,)可通过多带有效质量方程(4)的求解 获得

$$\sum H_{\mu
u}(\mathbf{k}_{\parallel},k_z)F_{\nu}(\mathbf{n},\mathbf{k}_{\parallel},k_z)$$

 $= E_n(\mathbf{k}_{\parallel}, \mathbf{k}_z)F_{\mu}(n, \mathbf{k}_{\parallel}, \mathbf{k}_z).$ (4) 空穴的包络波函数 $F_n(n, \mathbf{k}_{\parallel}, z)$ 用傅里叶变换展开 表示为

$$F_{\nu}(n, \mathbf{k}_{//}, z) = \sum_{\mathbf{k}_{z}} F_{\nu}(n, \mathbf{k}_{//}, k_{z}) e^{ik_{z}z}.$$
 (5)

采用如文献 7 8 中的平面波展开方法对方程(4)求 解,就能得到价带的子带结构和包络波函数.

对于掺杂的量子阱结构,通常需要薛定谔方程 和泊松方程的自洽计算来确定其电子结构.倒易空

$$\hat{\boldsymbol{\varepsilon}} \cdot \boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} \gamma_1 k_x + \gamma_2 k_x & 0\\ 0 & \gamma_1 k_x - \gamma_2 k_x\\ -2\sqrt{3}(\gamma_2 k_x + i\gamma_3 k_y) & 0\\ 0 & -2\sqrt{3}(\gamma_2 k_x + i\gamma_3) \end{bmatrix}$$

间的泊松方程为

$$V_{qk}(K_m) = \frac{1}{\varepsilon} \frac{1}{K_m^2} [N_A(K_m) - p(K_m)],$$

$$K_m = m \frac{2\pi}{L} \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, ...),$$
(6)

式中 $V_{qk}(K_m)$, $N_A(K_m)$ 和 $p(K_m)$ 分别为静电势、杂质分布函数和空穴分布函数的傅里叶级数展开.

2.2. p型 QWIP 的光谱响应

当红外光入射到 p 型量子阱中时,空穴吸收红 外光子,并从价带 *n* 子带跃迁到 *n'* 子带,则 p 型量 子阱的光吸收系数为^[9]

$$\alpha_{n,n}(\omega) = \frac{4\pi^2 e^2}{\varepsilon^{1/2} m_0^2 \omega c} \times \sum_{\boldsymbol{k}_{//}} \left[f_n(\boldsymbol{k}_{//}) - f_n(\boldsymbol{k}_{//}) \right] \hat{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{P}_{nn'}(\boldsymbol{k}_{//}) |^2 \times \frac{\hbar \boldsymbol{\Gamma}_{nn'} / \pi}{\left[\Delta_{nn'}(\boldsymbol{k}_{//}) - \hbar \omega \right] + \left[\hbar \boldsymbol{\Gamma}_{nn'} \right]}.$$
(7)

这里 ,ε 是材料的介电常数 , m_0 是自由电子质量 , $\hat{\epsilon}$ 是入 射 电 磁 场 矢 势 的 单 位 矢 量 , $\Delta_{nn'}$ ($k_{//}$) = $|E_{n'}(k_{//}) - E_n(k_{//})|$, $E_n(k_{//})$ 是子带 n 的能量 , $P_{nn'}(k_{//})$ 是跃迁动量矩阵元 , $f_n(k_{//})$ 是子带 n 的载 流子费米-狄拉克分布函数 ,而 $\Gamma_{nn'}(k_{//})$ 是空穴态 $|n_{,k_{//}}$ 和 $|n'_{,k_{//}}$ 之间的平均散射率 ,价带子带间 跃迁矩阵元 $P_{nn'}(k_{//})$ 为^[9]

 $\hat{\epsilon} \cdot P_{mn'} = \hbar \hat{\epsilon} \sum_{y,y'} (P_{wy} O_{wy'}^{mn'} + Q_{wy} D_{w'}^{mn'}), \quad (8)$ $\exists \tau \hat{\epsilon} \cdot P_{wy} \pi \hat{\epsilon} \cdot Q_{wy} \not\equiv 4 \times 4 \not\equiv p \hat{\epsilon} \cdot P \pi \hat{\epsilon} \cdot Q$ 的矩 $p \tau_{\cdot} \not\equiv T r d \neq 0$ 的矩 $p \tau_{\cdot} \not\equiv T r d \neq 0$ 어 $r \tau_{\cdot} \not\equiv T r d \neq 0$ 어 $r \tau_{\cdot} \not\equiv T r d \neq 0$ $r \tau_{\cdot} r d = 0$ $r \tau_{\cdot} r \tau_{\cdot} r \tau_{\cdot} r \tau_{\cdot} r d = 0$ $r \tau_{\cdot} r \tau_{\cdot} r$

$$\begin{array}{ccc} & -2\sqrt{3}(\gamma_{2}k_{x} - i\gamma_{3}k_{y}) & 0 \\ x_{x} & 0 & -2\sqrt{3}(\gamma_{2}k_{x} - i\gamma_{3}k_{y}) \\ & \gamma_{1}k_{x} - \gamma_{2}k_{x} & 0 \\ \gamma_{3}k_{y}) & 0 & \gamma_{1}k_{x} + \gamma_{2}k_{x} \end{array} \right],$$

$$(9)$$

$$\hat{\epsilon} \cdot \boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} 0 & -2\sqrt{3}\gamma_3 & 0 & 0 \\ -2\sqrt{3}\gamma_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2\sqrt{3}\gamma_3 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{3}\gamma_3 & 0 \end{bmatrix}.$$
 (10)

(8) 式中的矩阵元 $O_{w'}^{m'}$ 和 $D_{w'}^{m'}$ 定义为^[9]

$$O_{\omega'}^{nn'} = \int F_{\nu}^{*}(n_{\mu}k_{\mu}z)F_{\nu}(n'_{\mu}k_{\mu}z)dz, \quad (11)$$
$$D_{\omega'}^{nn'} = \int F_{\nu}^{*}(n_{\mu}k_{\mu}z)\frac{\partial}{\partial z}F_{\nu}(n'_{\mu}k_{\mu}z)dz. \quad (12)$$

在 p型 QWIP中,入射光正入射进入器件中,并 被衬底和器件表面多次反射,前两次的吸收为主要 贡献,因此器件的量子效率 ƒ ω)可表示为

 $\eta(\omega) = (1 - r)(1 - e^{-2a(\omega)}),$ (13) 式中, r 是 GaAs 的反射系数(r = 0.28), l 是量子阱 的总厚度.通常 p 型 QWIP 对红外光子的吸收效率 较低, a(w) l 较小 (13) 武简化为^[14]

 $\eta(\omega) = \chi (1 - r) \alpha(\omega) l.$ (14) 故器件的光电流响应谱由下式决定^[15]:

$$J_{\omega} = e\eta \left(\omega \right) \mu F_z \left[1 + \left(\frac{\mu F_z}{\nu_s} \right)^2 \right]^{-1/2} , \quad (15)$$

式中, ν_s 是饱和迁移速率, μ 是低场载流子迁移率, F_s 是电场强度.

3. 计算结果及分析

3.1. p型量子阱价带的子带结构

我们对 p 型 QWIP 中空穴子带结构进行了计算.量子阱的结构采用文献 11 叶的参数,所用材料 是 GaAs/AlGaAs 材料,势垒中 Al 组分为 0.29,阱宽 为 4 nm.

量子阱的能带色散关系和态密度计算结果如图 1 和图 2 所示,其中掺杂面密度 $N_s = 1 \times 10^{12} \, \mathrm{cm}^{-2}$,温 度 $T = 77 \, \mathrm{K.}$ 由图 1、图 2 可以看到,由于轻重空穴的 耦合作用,价带的色散关系非常复杂,体系的有效质 量与能量和波矢(k_x , k_y)相关,其态密度也不再是 导带中电子态密度的阶梯形状.在上述掺杂以及温 度条件下,费米能级 $E_F = -35.77 \, \mathrm{meV}$,则空穴主要 聚集在基态能级的 Γ 点附近.

在 p 型 QWIP 中,掺杂面密度 N_s 在10¹² cm⁻²数 量级,工作温度低于 80 K.此时,空穴主要分布在基 态能级,所以我们主要关心基态能级上载流子的 性质.

当在 Γ 点($k_{//} = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} = 0$)时,载流子为重 孔穴(图 2 中表示为 HH)或轻空穴(图 2 中表示为 LH), $\exists k_{//} \neq 0$ 时 轻重孔穴互相混合,即载流子不 再是单纯的轻空穴或重空穴.从图 2 中可看到,在 $k_{//} < 0.36 \text{ nm}^{-1} \pi k_{//} > 0.36 \text{ nm}^{-1}$ 时,基态 HH1上的 *E-K* 色散曲线表现出不同的变化规律,其中当 $k_{//} < 0.36 \text{ nm}^{-1}$ 时,色散曲线二阶导数 $\frac{d^2 E}{dk^2}$ 的绝对值更 小 其有效质量也更大.故可推断出,当 $k_{//} \in (0, 0.36 \text{ nm}^{-1}$ 时,基态上的载流子除了重空穴特性外也 包含轻空穴少量的贡献,而当 $k_{//} > 0.36 \text{ nm}^{-1}$ 时,因 为轻重空穴的混合效应加强,载流子将包含较多的 轻空穴特性.为便于下面的讨论,我们将重空穴中含 有较少的轻空穴特性的动量空间区域称为区域 I, 而将含有较多轻空穴特性的动量区域称为区域 I, 如图 2 所示.



图 1 p型掺杂量子阱的空穴子带结构 点线(跃迁 1)和虚线 (跃迁 2)分别表示区域 I和区域 II 中的峰值响应跃迁



图 2 p型掺杂量子阱的态密度 区域 I 和区域 II 与 图 1 相对应

3.2. p型 QWIP 的光电流响应谱

通过对布里渊区积分 k_x $k_y \in (0, 1.0)$ nm⁻¹ ,我 们获得了正入射条件下 p型 QWIP 的光电流响应 谱 其掺杂面密度 $N_s = 1 \times 10^{12}$ cm⁻² ,温度 T = 77 K. 如图 3 所示 本文的计算结果与文献 11]中的结果 在峰位以及形状上都比较符合.从图 3 可以看出 ,该 p型 QWIP 的响应峰位在 165 meV(7.5 μ m)处 ,远高 于基态子能级 Γ 点到势垒的能量(130 meV),所以 其光电流响应源于束缚态-连续态的跃迁.



图 3 p型 QWIP 的光电流谱 实线为文献[11]中的实验结果, 虚线为本文的理论计算结果

Chang 等⁹¹的计算表明,在量子阱价带中,空穴 在子带能级之间的跃迁能量和跃迁矩阵元随空穴在 动量空间的位置而变化.所以在 p型 QWIP中,载流 子在动量空间的分布将可能影响器件的光谱响应性 能,故在此我们按以上的分区,分别计算了区域 I 和 区域 II 中空穴光跃迁所形成的光电流谱,结果如图 4 所示.从计算结果中可看出,区域 I 中的载流子和 区域 II 中载流子对器件的光电流响应谱有着不同的 贡献:区域 I 中载流子的光电流谱响应峰值在 7.5 μ m 处,而区域 II 中载流子的光电流谱峰值在 5.5 μ n(225 meV)处.两个区域中载流子的峰值响应所 对应的子带跃迁如图 1 所示.在实际条件下,载流子 的浓度和温度都会影响载流子在动量空间的分布, 所以我们在下面要研究这两种条件对 p型 QWIP 光 谱响应的影响.

我们首先研究了载流子浓度对 p 型 QWIP 光谱 响应的影响,在实验中可通过掺杂或载流子注入来 改变量子阱中载流子的浓度.我们计算了 77 K 条件 下 QWIP 的光电流谱,结果如图 5 所示.由图 5 可 见 随着载流子浓度的提高,器件的响应增强,而且 QWIP的响应谱形状也发生了变化,即在中波区域 (5.5 µm)逐渐出现了一个新的响应峰.这主要是因 为随着掺杂浓度的提高区域Ⅱ中的载流子逐渐增 多,所以器件在中波的响应会增强,并使得器件的响 应谱发生变化.



图 4 区域 [和区域]] 中载流子对 QWIP 光电流谱的贡献 N_s = 3 × 10¹² cm⁻², *T* = 77 K



图 5 不同载流子浓度条件下 QWIP 的光电流谱 T = 77 K

在不同温度下 p型 QWIP 的光电流谱如图 6 所 示.我们发现随着温度的上升,器件在 7.6 µm 处的 响应逐渐减弱,而在 5.5 µm 处也出现了一个峰值响 应.这主要是由于载流子的分布遵循费米-狄拉克函 数,当温度升高时低能区域的空穴增多,即区域 [[中 的载流子逐渐增多,而在 r 点附近重空穴特性的载 流子逐渐减少,所以器件在 7.6 µm 处的响应逐渐减 弱,而在 5.5 µm 处的峰值响应逐渐增强.当量子阱 中载流子浓度较高时,区域 [[中载流子数量随温度 变化将更显著,所以以上随温度变化的现象在载流 子浓度较高的情况下更为明显.



图 6 不同温度下 QWIP 的光电流谱 $N_s = 2 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$

在实验上,为增强对比性,我们继续采用文献 [11]的器件结果.Liu 等^[12]还制备了 p 型 QWIP-



LED 即将 p型 QWIP 和 LED 放置在 p-n 结中,其 QWIP 的材料参数和掺杂条件与图 3 中的参数相同, 但 80 K 时的响应光谱却与图 3 的结果不相同.如图 (a)所示,其响应光谱出现了两个峰,分别在 5.5 µm(225 meV)和 7.5 µm(165 meV)处,即该器件在 5.5 µm 处出现了一个新的响应峰.而甄红楼等^[13]在 20 K 测试相同器件时则发现 5.5 µm 处的峰又消失 了,其结果如图 (b)所示.我们对 QWIP-LED 的模拟 发现,由于连续态上的载流子注入量子阱,QWIP 中 的载流子浓度将大大超过其掺杂浓度^[14].根据上述 计算结果,我们就能得出这样的解释:由于载流子增 多 动量空间中区域 [] 的载流子将增多,所以其中波 响应增强,并在 5.5 µm 处出现了一个响应峰位,而 温度降低将减少区域 [] 中的载流子,所以这个峰位 又逐渐消失.





献不相同,所以空穴在动量空间的分布将决定器件 的光谱响应峰位;在 p型 QWIP中,量子阱中载流子 浓度或温度的变化将改变载流子在动量空间的分 布,从而使得器件的响应光谱发生变化.这些结果合 理地解释了实验中的现象.

4.结 论

通过自洽计算我们得到了 p型 QWIP 的光电流 谱,与实验结果非常符合.计算结果表明:基态能级 不同动量位置的载流子对器件的光电流谱响应的贡

- Smith J S , Chiu L C , Margalit S et al 1983 J. Vac. Sci. Technol.
 B 1 376
- [2] West L C , Eglash S J 1985 Appl . Phys . Lett . 46 1156
- [3] Choi K K 1997 The Physics of Quantum Well Infrared Photodetector (Singapore :World Scientific)
- [4] Gunapala S D , Bandara K M S V , Levine B F et al 1994 Appl. Phys. Lett. 64 3431
- [5] Li N, Yuan X Z, Li N *et al* Acta Phys. Sin. **49** 797 (in Chinese] 李 娜、袁先漳、李y 等 2000 物理学报 **49** 797]
- [6] Yuan X Z, Lu W, Li N et al 2003 Acta Phys. Sin. 52 503 (in Chinese] 袁先漳、陆 卫、李 宁等 2003 物理学报 52 503]
- [7] Tang H, Huang K 1987 Chin. J. Semicon. 8 1(in Chinese]汤 蕙、黄 昆 1987 半导体学报 8 1]
- [8] Huang K , Xia J B , Zhu B F et al 1988 J. Lumin . 40-41 88
- [9] Chang Y C , James R B 1989 Phys. Rev. B 39 12672
- [10] Szmulowicz F ,Brown G J 1995 Phys. Rev. B 51 13203
- [11] Liu H C , Li L , Buchanan M et al 1998 J. Appl. Phys. 83 585
- [12] Allard L B , Liu H C , Buchanan M et al 1997 Appl. Phys. Lett.

70 2784

[13] Zhen H L 2005 Ph. D. Dissertation (Shanghai Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences (in Chinese) [甄红楼 2005 博士学位论文(上海:中国科学院上海技术物 理研究所)]

[14] Zhou X C 2005 Ph. D. Dissertation (Shanghai Shanghai Institute

of Technical Physics, Chinese Academy of Sciences () in Chinese) [周旭昌 2005 博士学位论文(上海:中国科学院上海技术物 理研究所)]

[15] Jiang J, Fu Y, Li N et al 2003 J. Phys. : Condens. Matter 15 6311

The effect of distribution of holes in the momentum-space on the photoresponse of p-type quantum well infrared photodetector *

Zhou Xu-Chang Chen Xiao-Shuang Zhen Hong-Lou Lu Wei

(National Laboratory for Infrared Physics , Shanghai Institute of Technical Physics , Chinese Academy of Sciences , Shanghai 200083 , China) (Received 11 July 2005 ; revised manuscript received 28 March 2006)

Abstract

The electronic structure and photoresponse of p-type quantum well infrared photodetector (QWIP) are calculated by selfconsistent method. The effect of distribution of holes in the momentum-space on the photoresponse of the device is studied. The calculation results show that the contribution of holes to the photocurrent depends on the distribution of holes in the momentumspace, so the density of holes and the temperature influence the photoresponse of the p-type QWIP. The theoretical results agree well in the change of photoresponse of device with doping concentration and temperature in the experiment.

Keywords : p-type quantum well infrared detector , photoresponse , density of holes , temperature PACC : 7320D , 0762

^{*} Project supported by the Innovative Research Groups of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 60221502), the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10234040, 60476040, 60576068) and the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 2001CB610407).